

UCHWAŁA

Komisji Habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym dr Emilii Miszczyk z dnia 9 października 2019 r. zawierająca opinię w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego


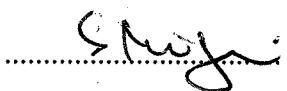
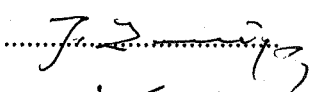

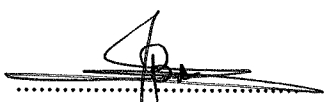

Działając na podstawie art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2017, poz. 1789), ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (DZ. U. poz. 1669) z dnia 30 sierpnia 2018 r. Komisja habilitacyjna powołana przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów pismem nr BCK-VI-L-8061/2019 z dnia 10 maja 2019 po zapoznaniu się z autoreferatem, wykazem dorobku naukowego oraz recenzjami osiągnięcia naukowego doktor Emilii Miszczyk zatytułowanego *"Badanie dyspersji współczynników załamania światła w zakresie widzialnym, bliskiej, krótkiej i średniej podczerwieni ciekłokrystalicznych mieszanin nematycznych do wysokotransmisyjnych modulatorów światła z bardzo niskim współczynnikiem odbicia"*, po dyskusji postanawia pozytywnie zaopiniować wniosek o nadanie doktor Emilii Miszczyk stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie naukowej inżynieria materiałowa i skierować go wraz z uzasadnieniem, recenzjami i protokołem z posiedzenia Komisji habilitacyjnej do Komisji interdyscyplinarnej do spraw stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, w celu podjęcia uchwały, o nadaniu doktor Emilii Miszczyk stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie naukowej inżynieria materiałowa.

Uzasadnienie podjętej uchwały:

1. Opinie o dorobku naukowym i aktywności naukowej dr Emilii Miszczyk sporządzone przez Recenzentów mają pozytywną konkluzję.
2. Osiągnięcie naukowe zatytułowane *"Badanie dyspersji współczynników załamania światła w zakresie widzialnym, bliskiej, krótkiej i średniej podczerwieni ciekłokrystalicznych mieszanin nematycznych do wysokotransmisyjnych modulatorów światła z bardzo niskim współczynnikiem odbicia"* uzyskało akceptację członków Komisji.
3. Dorobek w zakresie działalności dydaktycznej i popularyzatorskiej oraz współpracy międzynarodowej, zdaniem członków Komisji świadczy o wystarczającej aktywności zawodowej Habilitantki.

4. Dokumentacja daje pełny obraz rozwoju Kandydatki po zakończeniu doktoratu. Komisja pozytywnie oceniła doświadczenie dydaktyczne, organizacyjne i popularyzatorskie Habilitantki.

Podpisy członków Komisji Habilitacyjnej:

- | | | |
|--|-----------------|---|
| 1. prof. dr hab. inż. Janusz Leon Chruściel | przewodniczący |  |
| 2. dr hab. Seweryn Miga | sekretarz |  |
| 3. prof. dr hab. inż. Józef Żmija | recenzent |  |
| 4. prof. dr hab. inż. Tadeusz Andrzej Opara | recenzent |  |
| 5. prof. dr hab. Wojciech Franciszek Kuczyński | recenzent | nieobecny
zwolnienie lekarskie |
| 6. dr hab. Nouredine Bennis | członek komisji |  |
| 7. dr hab. Małgorzata Adamczyk-Habrajska | członek komisji |  |